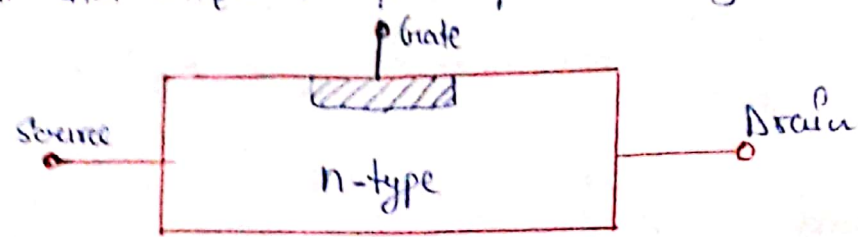


JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR

JFET को ही FET (Field effect transistor) कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो धारा प्रवाह को नियंत्रित रखने के लिए विद्युत क्षेत्र का उपयोग करती है। इसका कम आर्म्पेड में i/p Impedance बहुत उच्च होता है।



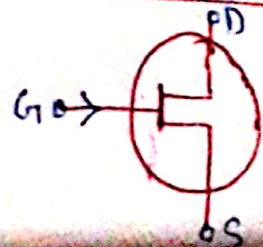
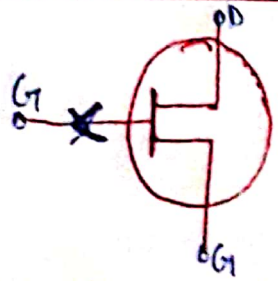
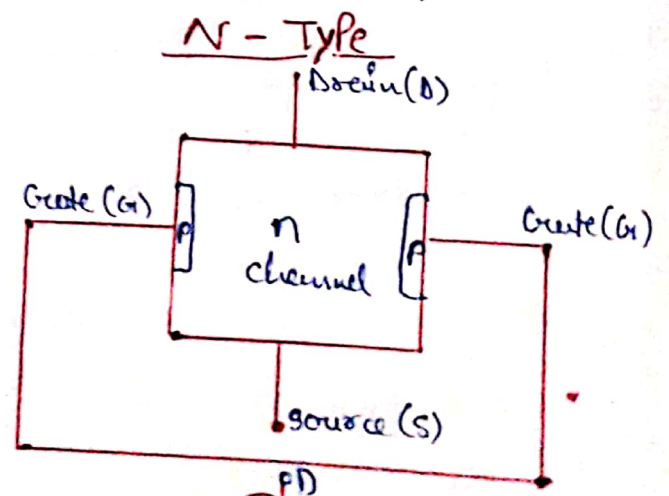
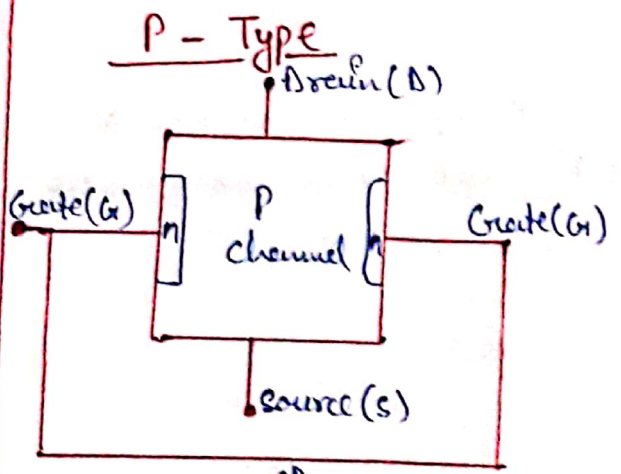
FET के Conduction में केवल minority carrier द्वारा होता है अतः ये unipolar transistor कहलाता है। n-type के क्षेत्र में एक d_i की छड़ होती है यह छड़ दो terminal के मध्य एक प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है यह दोनों terminal source तथा Drain होता है इसी n-type छड़ में p-type की doping की जाती है, जिसे इस doping area को Gate terminal के साथ जोड़ देते हैं।

SOURCE :- इसके द्वारा carrier चैनल में प्रवेश करते हैं source से चैनल में प्रवेश करने वाली धारा को I_s से दर्शाया गया है।

DRAIN :- इसके द्वारा carrier चैनल से बाहर निकलते हैं drain पर चैनल में प्रवेश करने वाली धारा को I_d से दर्शाया जाता है drain से source तक के voltage को V_{DS} से दर्शाया गया है।

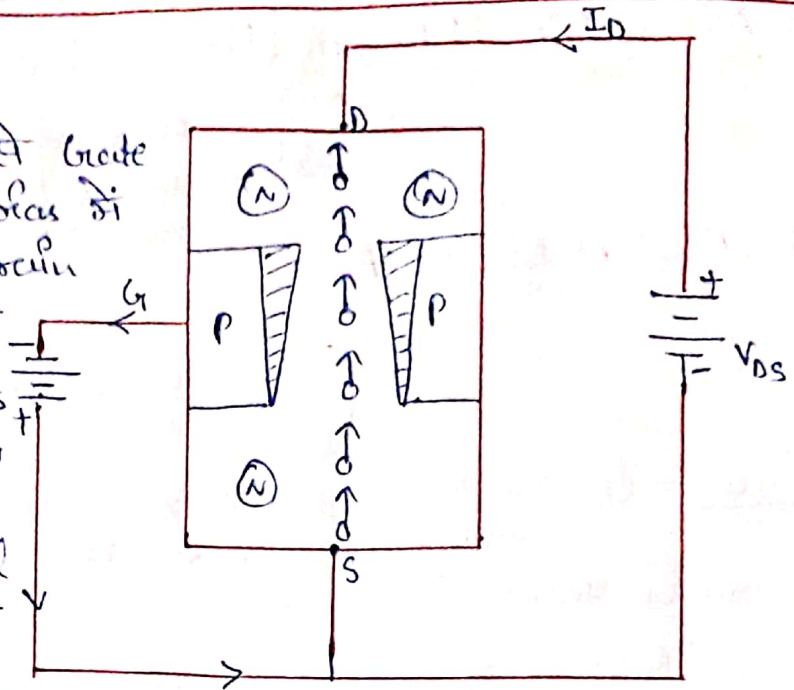
GATE :- यह terminal channel की चालकता को घटाता बढ़ाता है gate पर voltage लगाने से I_D को नियंत्रित किया जाता है।

* Channel किस रास्ते से Majority carrier गुजरते हैं।



WORKING

Battery V_{GS} की सहायता से Gate तथा Source को Reverse bias में रखा जाता है। V_{DS} को Drain तथा Source के मध्य रखा जाता है। जब Reverse V_{GS} bias voltage (-1V, -2V, -3V, -4V, ...) को बढ़ाया जाता है तो Gate तथा channel के मध्य एक barrier का निर्माण होता है। जैसे - 2



Reverse voltage को बढ़ाया जाता है। barrier की मोटाई बढ़ती जाती है तथा channel की मोटाई घटती जाती है। अर्थात् resistance बढ़ जाता है और I_D (Drain Current) घट जाती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब barrier अत्यधिक बढ़ जाता है जिसके कारण I_D शून्य हो जाता है। JFET को इस अवस्था को **PITCH OFF** कहा जाता है।

I_{DSS} (SATURATION DRAIN CURRENT) :- $V_{GS} = 0V$ होने पर pitch off की स्थिति में Drain Current का मान I_{DSS} कहलाता है तथा यह अधिकतम मान स्थित रहता है।

PARAMETERS OF JFET :- $V_{GS} = 0V$ होने पर pitch off की स्थिति में Drain Current (I_D) का मान Drain voltage (V_D) तथा Gate voltage (V_{GS}) पर निर्भर करता है।

⇒ **MUTUAL CONDUCTANCE (g_m)** :- V_{DS} का मान स्थिर होने पर I_D में सूक्ष्म परिवर्तन (ΔI_D) तथा V_{GS} में सूक्ष्म परिवर्तन (ΔV_{GS}) के अनुपात को FET की mutual Conductance कहते हैं।

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

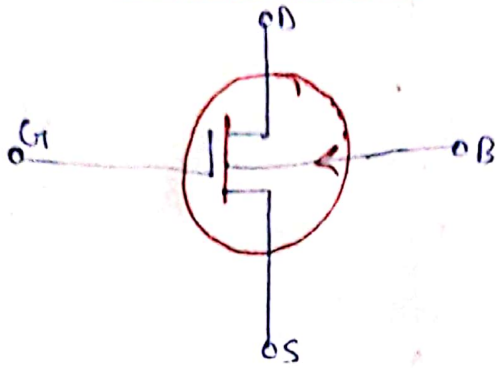
where V_{DS} is constant

⇒ **DRAIN RESISTANCE (r_d)** :- स्थिर Gate voltage (V_{GS}) पर V_{DS} में सूक्ष्म परिवर्तन तथा I_D में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को r_d कहते हैं।

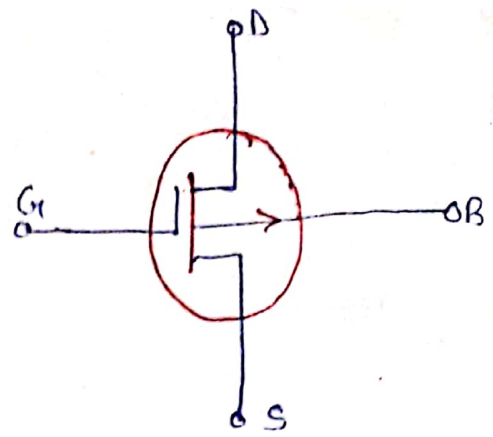
$$r_d = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D}$$

where V_{GS} is constant

DEPLETION TYPE MOSFET

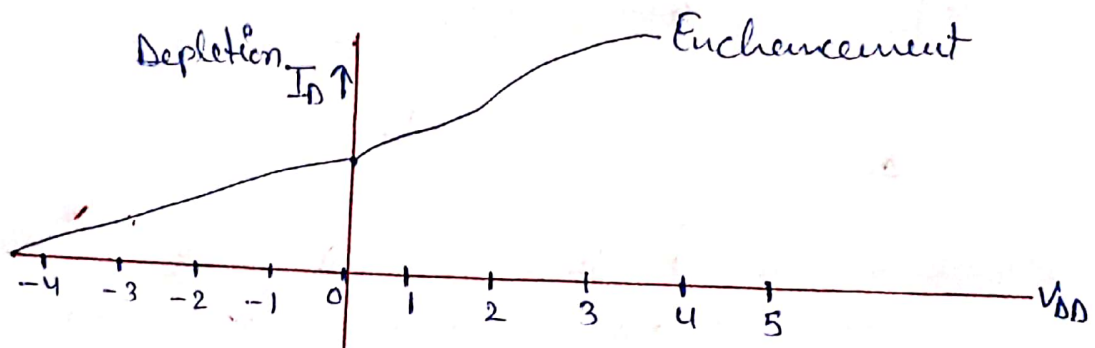


P-type



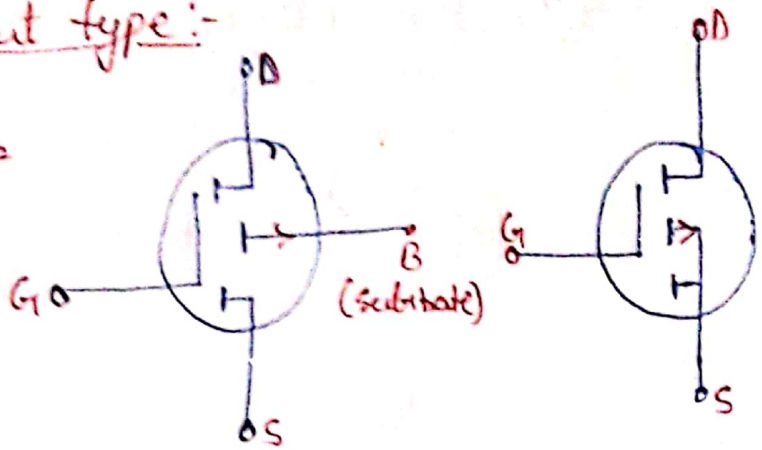
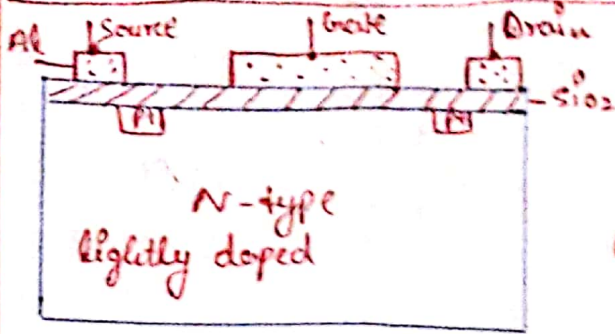
N-type

- 2) I_D (Drain Current) को कम करने के लिए Depletion type MOSFET का प्रयोग करते हैं।

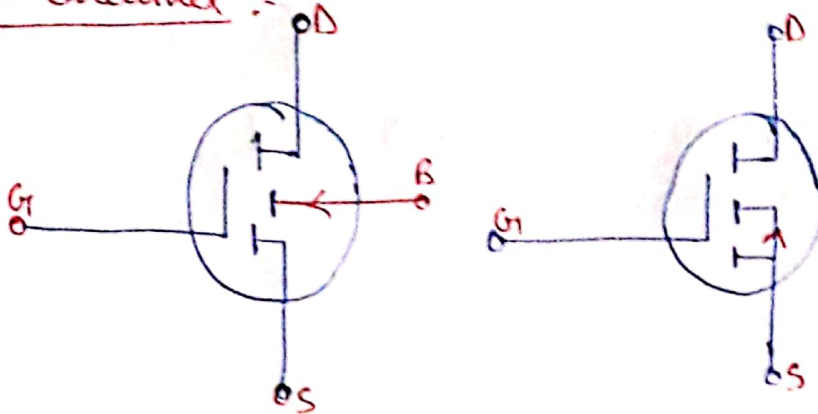


- 2) $V_{GS} = 0$ तथा $V_{DS} = 0$ इस स्थिति में i/p तथा o/p टर्मिनल में कोई I_D current flow नहीं होती।
- 2) $V_{GS} = 0$ तथा V_{DS} को शून्य से अधिक & होने पर I_D Drain से Source की ओर प्रवाहित होती है।
- 2) जब V_{GS} negative है तथा $V_{DS} \uparrow$, तो इस स्थिति में $V_{GS} = 0$ के सापेक्ष कम मान पर ही स्थिर हो जाता है तथा graph नीचे की ओर shift हो जाता है। इसलिए इसे Depletion type Mosf कहते हैं।
- 2) जब V_{GS} positive है तथा $V_{DS} \uparrow$ तो V_{DS} के बढ़ने पर I_D भी बढ़ता है इस प्रकार positive V_{GS} पर यह MOSFET एक enhancement MOSFET की भांति कार्य करेगा।

P-Channel Enhancement type:-

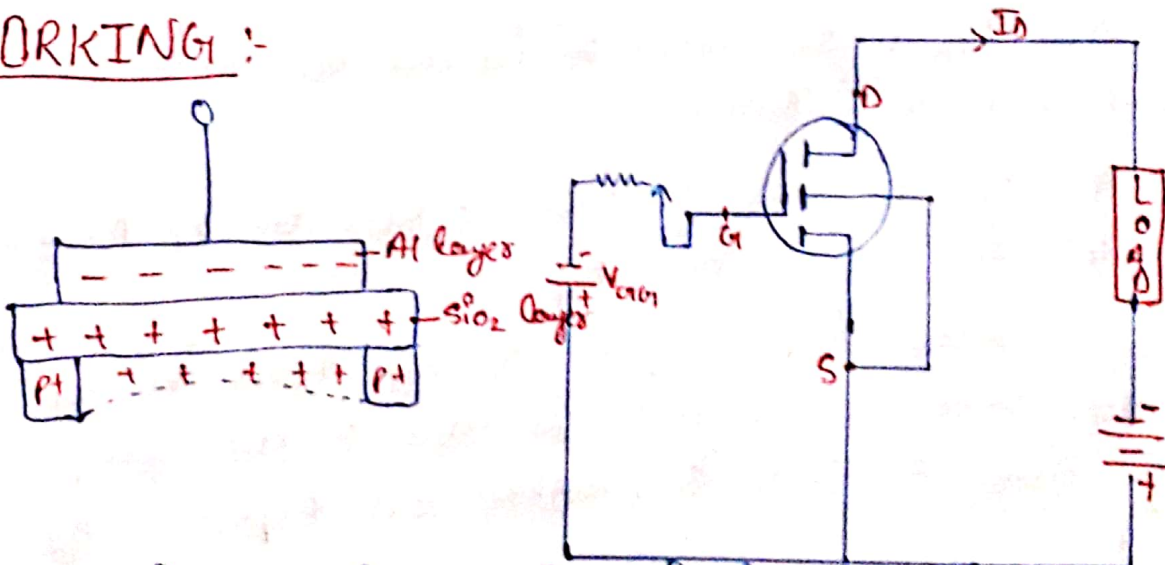


N-Channel :-



- 1) Al layer pure channel को बढ़ाती है, इसके Gate के साथ जोड़ते हैं।
- 2) Substrate को source के साथ जोड़ने पर noise कम हो जाता है।

WORKING :-



जब Gate को negative terminal को से जोड़ते हैं तो SiO_2 layer में polarisation के कारण उपर की ओर '+' तथा नीचे की ओर '-' प्रेरित होता है। N-type substrate में hole majority carrier हैं। Gate पर नकारात्मक voltage देने पर substrate में धनावेश भी बढ़ता है आधाक धनावेशित होने से चालकता बढ़ती है जिससे I_D बढ़ जाती है इसलिए इसे enhancement type MOSFET कहते हैं।

3) AMPLIFICATION FACTOR (μ):

$$\mu = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}}$$

where I_D is constant

RELATION BETWEEN :

$$\mu = g_m \times r_d$$

USE :- ① ऑसिलेरेटोर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण यंत्रों में अन्य

रूपलेखाग्र के रूप में।

② लॉजिक परिपथों में

③ TV Receiver में

④ ऑपरेशनल रूपलेखाग्र तथा ऑडियो रूपलेखाग्र के दोन परिपथ में VVR (Voltage - Variable - Resistor) की भाँति।

⑤ कंप्यूटर के मेमोरी परिपथों में।

METAL OXIDE SEMICONDUCTOR FET (MOSFET)

FET में pinch off region में Drain Current के मान को केवल कम करते हैं यदि इसके मान को बढ़ाना है तो एक अलग प्रकार का FET use करते हैं, जिसे MOSFET कहते हैं। इसमें Gate तथा channel के मध्य SiO_2 की एक बहुत पतली परत प्रयोग की जाती है, जो Gate तथा channel के मध्य insulation का कार्य करते हैं। अतः इसे Insulated Gate Semiconductor field effect transistor कहते हैं।

MOSFET

